(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—217327

⑤Int. Cl.³
B 29 D 23/03

識別記号 207 庁内整理番号 7639-4F 砂公開 昭和58年(1983)12月17日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

・分ポリ4ーメチルー1ーペンテンの中空成形方法及び中空成形用ダイ

②特

願 昭57-99273

22出

願 昭57(1982)6月11日

@発明者

・ 重本博美 岩国市室の木町四丁目5番39号 仍発 明 者 山本昭雄

岩国市海土路町一丁目12番18号

加出 願 人 三井石油化学工業株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2

番5号

個代 理 人 弁理士 山口和

明細.書

1. 発明の名称

ポリ 4- メチル-1-ペンテンの 中空成形方 法及び中空成形用ダイ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ポリ4-メチル-1-ペンテンの中空成形方-法において、ポリ4-メチル-1-ペンテンを 200ないし350℃の温度で溶融後、ダイブツ シュ/コアの温度を200/100ないし350/ 350℃の範囲に設定した中空成形用ダイより 押出すことを特徴とするポリ4-メチル-1-ペンテンの中空成形方法。
- (2) ダイブッシュ加熱装置及びコブ加熱装置を 具備するダイブッシュ/コアからなることを 特徴とする中空成形用ダイ。
- 3. 発明の静細な説明

本発明はポリ 4-メチル-1-ベンテンの中空成形方法及び中空成形用ダイに関する。更に静しくは、透明性に優れたポリ 4-メチル-

1-ペンテン中空成形体の製造方法及びそれに好適な中空成形用ダイに関する。

ポリ4-メチルー1-ペンテンはその透明性、耐 熱性、耐薬品性等を括かして、ピーカー、メスシ リンダー等の化学実験用器具、注射器のシリンジ、 光学測定用シエル、電子レンジ用トレー等に成形 使用されているが、その殆どは射出成形によつて いる。 ポリ 4ーメチルー1ーペンテンは溶験時の粘 度が低いので、パリソンのドローダウン(垂れ下 がり現象)が大きぐ中空成形に適用するには、や や難点があつた。成形温度を下げることにより、 ドローダウン性を改良する方法はあるが、この方 法ではパリソンにメルトフラクチャーによる肌荒 れを生じ、得られる中空成形体の透明性が低下す る。又、通常中空成形機のダイの加熱は、ダイの 外側からパンドヒータもしくは埋め込みヒータに より加熱されており、更にパリソンの肌荒れを防 ぐ方法として、ダイブツシユをパンドヒータによ り加熱する方法が提案されている。高密度ポリエ チレンやポリプロピレンの如き不透明もしくは半

すなわち、本発明はポリ 4-メチル-1-ベンテンの中空成形方法において、ポリ 4-メチル-1-ベンテンを 200ないし350℃の温度で溶験後、ダイブツシュ/コアの温度を 200/100 ないし350/350℃の範囲に設定した中空成形用ダイより押

ある。 MPRが 50g/10min を越えるものは、 溶 酸張力が低く、 パリソンの ドローダウンが大きい ので中空成形ができない。

本発明の中空成形方法は、創配ボリ4~メチルー1~ペンテンを 200 ないし350℃、好ましくは240 ないし280℃の温度で溶酸後、ダイブッシュ/コアの温度を 200/100ないし350/350℃、好ましくは 250/150ないし280/280℃の範囲に設定した中空成形用ダイより押出す方法である。 ポリ4-メチルー1-ペンデンの溶膜を高くしても、パリソンの押出肌が改良されず、350℃を越えると、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃未満では、パリソンの押出肌が改良されず、700℃を越えると、パリソンのドローダウンが大きくなり、中空成形ができなくなる。

的記ダイブツシュ/コアの加熱は、それぞれ別 個に電磁誘導加熱装置、電気抵抗加熱装置により 出すことを特徴とするポリ 4-メチル・1-ペンテンの中空成形方法及びそれに好適なダイブッシュ 加熱装置及びコア加熱装置を具備するダイブッシュ ユ/コアからなることを特徴とする中空成形用ダ イを提供するものである。

本発明の方法に用いるポリ 4~メチルー1~ペンテンとは、 4~メチルー1~ペンテンの単数重合体もしくは 4~メチルー1~ペンテンと他のα~オレフイン、例えば、エチレン、プロピレン、1~デセン、1~テトラデセン、1~オクテン、1~デセン、1~テセン、1~テレンでの共重合体で、通常 4~メチルー1~ペンテンを 85 モル \$ 以上合む 4~メチルー1~ペンテンを主体とした結晶性の重合体である。そして、ポリ 4~メチルー1~ペンテンのメルトフロート(荷童:5㎏、温度:260℃、以下MPRと略す)は、好ましくは 0.5 ないし5 0g/10m1mの範囲のものである。MPRが 0.5g/10m1mの範囲のものである。MPRが 0.5g/10m1mの範囲のものである。MPRが 0.5g/10m1mを適用しても肌荒れが解消されない虞れが

行う。一般の中空成形用ダイは、ダイフッシュのみを加熱するようになつており、この様なダイを用いて、ポリ4ーメチルー1ーベンテンのパリソン内面の肌荒れを解消するには、ダイブッシュの温度を少なくとも350℃を越える温度にする必要がある。しかしながら350℃を越える温度にすると、パリソンのドローダウンが大きくなり中空成形が困難になるとともに、パリソン表面も熱劣化を起こし、製品の外観および強度も低下する異れがある。

第1図及び第2図に本発明のダイの一実施例を示す。第1図は本発明のダイを備えた中空成形用ダイヘッドを示す。ダイブッシュ1及びコア3はそれぞれヒータ2及びヒータ4を具備しており、別個に温度調節ができる。ダイブッシュ1及びコア3はそれぞれダイボディ5及びマンドレル6に連結されクロスヘッド9を介して押出機のシリンダー10と連結されている。ダイボディ5及びクロスヘッド9はそれぞれヒータ7により加熱調節できる。第2図は本発明のダイを示す。ダイフ

ッシュ 1 及びコ ア m はそれぞれヒータ 2 及びヒータ 4 を具備している。

前記ポリ 4-メチル-1-ベンテンの溶酸は、通常の押出機により行い得るが、押出機のスクリユーヘッド部には、プレーカプレートの代わりにオリフィスを用いれば、プレーカプレートによる樹脂の分割流によつて中空成形体に生じる様すじの発生を抑えることができるので好ましい。

ポリ 4-メチル-1-ペンテンのパリソンの押出 し方法は、スクリユー回転による連続押出し、インラインスクリユーによる射出押出し、あるいは アキュムレータ方式による押出し等の公知の方法 によつて行いうる。

本発明の方法には 種々公知の 中空成形用ダイヘッド、例えば、サイド流入型ヘッド、センター流入型ヘッド、スパイラル型ヘッド等の種々公知のダイヘッドを用いることができる。

本発明の方法により得られたポリ 4-メチル-1 - ペンテン中空成形体は、透明性に優れ、且つポ リ 4-メチル-1-ペンテン本来の耐熱性、開性、

字 篇 例 2

ダイブッシュノコナの温度を220/120℃と する以外は実施例1と阿様に行つた。結果を第1 表に示す。

実 施 例 3

ダイブッシュ/コアの温度を 300/320℃に する以外は実施例 1と同様に行つた。結果を第 1 表に示す。

H: 80 (F) 1

タイプッシュ/コアの温度を150/80°Cにする以外は、実施例1と同様に行つた。結果を第1 表に示す。

比 較 例 2

ダイプッシュノコアの温度を370/380℃にする以外は実施例1と同様に行つた。結果を第1表に示す。

耐薬品性、耐浄水性、食品需生性等を備えている ので、フラスコ、血液用セル等の化学・医学用器 具、食品用容器及び工業薬品用容器等に用いるこ とができる。

次に実施例を挙げて、本発明を更に離しく説明 するが、本発明はその要旨を越えない関り、これ ちの例に何ら創約されるものではない。

実施例 1

ボリ4-メチル-1-ベンテンとしてMPRが8g/10minの樹脂(商品名TPX®DX845 三井石油化学工業(株)製)を用い、コアにカートリッツに一タを備えたダイを具備する中空成形機((株)日本製鋼所製 型式▼8)で40000円筒瓶を成形した。 海成形温度条件は、押出機のシリンダーを260℃、クロスヘッドを250℃、ダイボディを250℃、ダイブッシュを270℃及びコアを300℃とし、金型の冷却は水で行った。得られた円筒瓶の観度(A8TM D 1003)及び光沢(A8TM D 523)を第1表に示す。

H: 40 (F) 3

押出機のシリンダー温度を190℃にする以外 は実施例 1 と同様に行つた。結果を第 1 表に示す。

比較例 4

ダイブッシュの温度を240℃とし、コアの加 船を行わない以外は実施例1と同様に行った。結 果を第1表に示す。

第 1 表

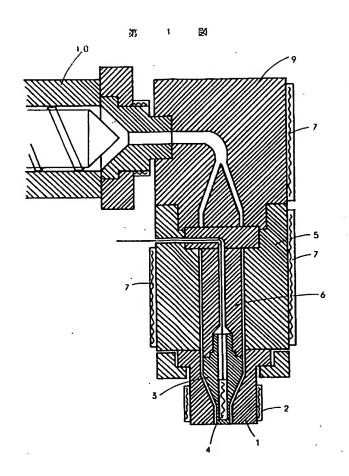
			実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例1	比較例 2	比較例 3	比較例 4
馥	度	(%)	6	. 10	· 4	,35	_	40 .	25.
光	沢	(%)	75.	72	. 8.0	5.0	. -	. 46	4 5
	備、考		透明な外観	同左	岡 左	オレンジ肌に		内外面ともメ	内面メルトフ
						より外観不良	の為、成形出 来ず	ルトフラクチ ヤーによる肌	
			• •		•			荒れ	

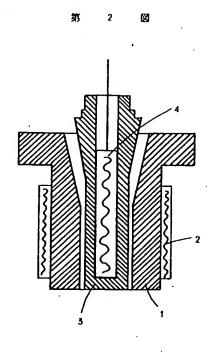
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の中空成形用ダイを備えたダイボディの統断面図及び第2図は本発明の中空成形用ダイの統断面図である。

- 2 ……加熱装置 '
- 3 7
- 4 ……加熱装置

特開昭58-217327 (5)





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-217327

(43) Date of publication of application: 17.12.1983

(51)Int.Cl.

B29D 23/03

(21)Application number : **57-099273**

(71)Applicant: MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22) Date of filing:

11.06.1982

(72)Inventor: SHIGEMOTO HIROMI

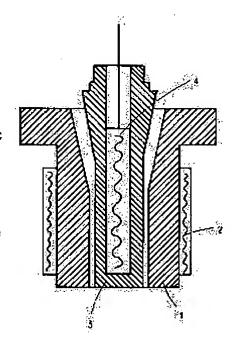
YAMAMOTO AKIO

(54) HOLLOW MOLDING METHOD FOR POLY 4-METHYL-1-PENTENE AND DIE FOR HOLLOW MOLDING

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a shape, which is excellent in transparency and is suitable for various vessels, such as a flask, a cell for blood, etc., by melting poly 4- methyl-1-pentene and extruding it from the die for hollow molding, the temperature of a die bushing/core thereof is set within a specific range.

CONSTITUTION: Poly 4-methyl-1-pentene is melted at 200W350°C, preferably, a temperature of 240W280°C, and extruded from the die for hollow molding, the temperature of the die bushing/core thereof is set within a range of 200/100W 350/350°C, preferably, 250/150W280/280°C, thus obtaining the aimed shape. It is preferable that heating apparatus, which can adjust separately temperature, such as a heater 2 and a heater 4 are each set up to the die bushing 1 and the core 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

. [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]